PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-075420

(43)Date of publication of application: 07.04.1987

(51)Int.CI.

G02F 1/133

G02F 1/133

G09F 9/35

(21)Application number: 60-214240

(22)Date of filing:

27.09.1985

(71)Applicant : ALPS ELECTRIC CO LTD

(72)Inventor: NAKANOWATARI JUN

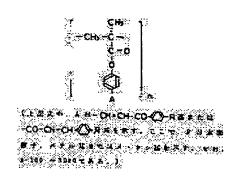
KANO MITSURU

(54) LIQUID CRYSTAL ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an operation characteristic of high symmetry and uniform orientation by disposing the 1st substrate and the 2nd substrate contg. a specific acrylic resin to face each other with transparent electrodes positioned on the inner side and interposing a ferroelectric liquid crystal between the respective substrates.

CONSTITUTION: The transparent electrodes and an oriented film essentially consisting of polyimide oriented in a specific direction are successively formed on the 1st substrate. The transparent electrodes and a resin film contg. 10W90wt% acrylic resin expressed by the formula are successively formed on the 2nd substrate. The 1st substrate and the 2nd substrate are disposed to face each other with the transparent electrodes positioned on the inner side and the ferroelectric liquid crystal is interposed between the respective substrates. The operation characteristic of the high symmetry with the polarities of the impressed voltage and the uniform



orientation are obtd. by the interaction of the oriented film formed on the inside surface of the 1st substrate and essentially consisting of the polyimide and the resin film formed on the inside surface of the 2nd substrate and contg. the acrylic resin.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 75420

動Int.Cl.・
識別記号 庁内整理番号
G 02 F 1/133 3 1 7 7370-2H 7370-2H
G 09 F 9/35 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 5 頁)

到発明の名称 液晶素子

②特 顋 昭60-214240

②出 顋 昭60(1985)9月27日

砂発 明 者 中 野 渡 旬 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

砂発 明 者 鹿 野 満 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

①出 願 人 アルプス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

砂代 理 人 弁理士 三浦 邦夫 外1名

明如白色

1. 発明の名称

液晶素子

2.特許請求の範囲

第1 拡板上に透明電極と特定方向に配向されたポリイミドを主成分とする配向膜とを順次形成し、第2 拡板上に透明電極と下記一般式①で示されるアクリル樹脂を10~80血量%含む樹脂被膜とを順次形成し、前記第1 基板と前記第2 拡板とを前記透明電極を内側にして相互に対向させ、前記各拡板間に強誘電性液晶を介在させたことを特徴とする液晶架子。

(上記式中、A は−CH=CH-CO-◆ R芯または -CO-CH=CH-◆ R 弦を示す。ここで、R は水楽

原子、 メチル茲またはメトキシ茲を示す。 なお、

n-300 ~ 3000である。)

3.発明の詳細な説明

「技術分野」

本発明は、例えば高速応答のブリンターヘッド に用いられる液晶ライトバルブなどに適した液晶 来子に関する。

「従来技術およびその問題点」

近年、竹報処理の高速化、大容量化に伴ない、 ブリンタにおいても高速、高印字品質のものが要 求されている。

このような目的のブリンターとして、レーザーブリンタ、LED ブリンター、液晶ブリンターなどが開発されている。特に液晶ライトバルブを光信号発生部に用い、電子写真技術を応用した液晶ブリンターは、光源を別に設けるため、光源の種類に初約がなく、彼長も自由に選択できる。そのため、液晶ブリンターは、LED ブリンターなどに比べ、感光ドラム等の設計が楽になり、システムのトータルコストを低くおさえることができる。

従来の商品プリンターは、ネマティック液温を用いた液温ライトパルプを使用しており、OM時とOFF 時にそれぞれ低周彼と高周波を切り換えて印加する二周被認動方式のものを採用している。 しかしながら、この液品プリンターは、二種類の周波数を選択的に印加しなくてはならず、駆動方式が複雑なものとなる。また、高速応答性も充分とはいえなかった。

これに対して、さらに高速の動作特性を得るため、 強誘電性 液晶を用いた液晶ライトバルブが提案されている。 この液晶ライトバルブでは、 直流電界で駆動することができ、簡単な駆動方式で動作させることができるという利点もある。

ところで、 強誘電性液晶を用いた液晶素子の配向限としては、 例えば特別昭58-214824 号に示されるように、 ポリイミド、ポリビニルアルコール (PVA) 、 アミノシランなどからなる配向股の組合せによる方式が一般的である。この中でも、一方の基板にポリイミドを塗布し、他方の基板にアミノシランを塗布した組合せの配向が良好な結果を

性に対して対称性の高い動作特性と、均一な配向 を実現するようにした強誘電性液晶を用いた液晶 集子を提供することにある。

「発明の構成」

本発明による被晶素子は、第1 基版上に透明電極と特定方向に配向されたポリイミドを主成分とする配向股とを順次形成し、第2 基板上に透明電極と下記一般式①で示されるアクリル樹脂を10~90重量%含む樹脂被股とを顕次形成し、前記第1 基板と前記第2 基板とを前記透明電極を内側にして相互に対向させ、上記各基板間に強誘電性液晶を介在させたことを特徴とする。

 年える。しかし、この液晶素子では、配向膜と液 は、の双極子モーメントとの相互作用が大き く、印加電圧が 0 V の状態でも液晶分子の双極子モーメントをのいて配列しており、 放入 2 を 1 を 2 ではなられているといい。 な人ときい電圧を印加しなければ双極子モーメントを反転させるらない。 の電圧との取扱がなければ双極子モーメントが反転がおなければ双極子モーメントが反転がなければ双極子モーメントが反転がなければ以下の関係の ではがおこらず、動作しない。これに同波数での動作が可能となれば、より低電圧、高い周波数での動作が可能となる。

そこで、被品素子の配向限と液晶分子の永久双 低子モーメントとの相互作用の対称性を高めるために、上下基板の配向限に同じものを使用することが考えられるが、均一な配向を得にくいという問題点がある。

「免明の目的」

本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、印加電圧の極

原子、メチル盐またはメトキシ苫を示す。 なお、n=300 ~3000である。)

このように、木発明では、第1 基板の内面に形成されたポリイミドを主成分とする配向限と、第2 基板の内面に形成された一般式①で示されるアクリル樹脂を含む樹脂被膜との相互作用により、印加電圧の極性に対して対称性の高い動作特性と、均一な配向を実現することができる。

「発明の実施例」

第1 図には、本発明による被晶素子の一実施例 が示されている。

第1 図に示すように、ガラス基板1 上に透明電極(を形成し、所望のパターニングをした。 その後、この透明電極(上に、ポリアミド酸溶液(隔品名「PIQ」、B立化成製)を有機溶剂 N- メチル・2・ピロリドンで10倍に希釈し、スピンナーにて強布した。 そして、150 ℃で20分間を繰した後、ポジタイプのフォトレジスト (商品名、

「OFPR-800」、東京応化製)を堕布し、紫外線器 光機 (製品名「N3LD」、ミカサ社製)にて露光 後、OFPR専用アルカリ現像液に浸渍し、レジストの現像と同時にポリアミド酸酸のエッチングを行ない、 変示部以外の配向膜を除去した。 さらに、フォトレジストを剝離した後、350 でで30分間焼成してポリアミド酸を架構取合させ、ポリイミド酸を形成した。このポリイミド限を一方向にラビング処理して配向膜5 を形成した。

一方、対向するガラス技板2上に同様に透明電極3を形成し、所望のパターニングをした。そして、透明電極3上に、下記一般式① で示されるアクリル樹脂30重量%と、アクリルニトリル樹脂(商品名「A-7」、デュポン社製)70重量%との混合樹脂を溶剤に希釈し、スピンナーで約100 人の限厚となるように塗布し、120 ℃で15分間乾燥して樹脂被限8を形成した。

血量%と、P'-(n-オクチロキシ) フェノキシP-n-オクチロキシベンゾエイト (P'-(n-octylozy) phenoxy P-n-octyloxy benzoate] 14.2重量%とご P'- オクチロキシフェニル 1-(2-メチルブチル) ピフェニルカルポキシレート[P'-octyloxy pheny 1 4-(2-methyl buthyl)biphenyl carboxylate) 12.8重量%と、P'・ヘキシロキシフェニル4-(2-メチルプトキシ) ピフェニルカルポキシレート (P'-herglory phenyl 4-(2-methyl butory) biphenyl carboxylate}10 重量%と、(-)-4'- オ クチロキシピフェニルカルポン酸P-1-メチルヘブ チルアルコールエステル ((-)-1'-n-octylozy biphenyl carboxylic acid P-1-methyl heptyl alchol ester]5重量%とを混合してなる液晶10を **封入した。この液晶10は、10℃から50℃の間でカ** イラルスメクティックC 相を示す。また、永久双 核子モーメントの分極の値は、15℃において12.8 ac/c㎡の値を示した。

第1 表に本発明による配向限の組合せと従来例との永久取極子の反転するしきい世圧を比較して

3 相62-1042U(コ) (上記式中、R は水溶原コ、メチル基またはメト キシ悲を示す。なお、n=300 ~3000である。)

なお、本発明において、樹脂被脱6 は、前記一般式ので示されるアクリル樹脂を10~80重量%含有するのもが使用され、この含有量が10重量%未満または80重量%を超えると、いずれも良好な配向性、効作特性が得にくい。

次に、上記2枚の基版を対向させ、周辺部を接着削7にてシールし、セルを形成した。そして、このセル中に、P'-(活性・アミロキシ)・フェノキシP-n-オクチロキシベンゾェイト {P'-(act-asyloxy) - phenoxy P-n-octyloxy benzoate} 43.8重量%と、P'-(活性・アミロキシ)・フェノキシP-n-ヘキシロキシベンゾェイト {P'-(act-asyloxy) - phenoxy P-n-hexyloxy benzoate} 14.2

示した。永久双極子の反転電圧は0.1 Hzの三角波を印加し、セルを流れる電流値をモニターして永久双極子の反転ピークを限察してその印加電圧を 測定した。

(以下、汆白)

第1 表

	上下基板の配向膜 の組合せ	(-) から(+) へ印加 した時のしきい電圧	(+) から(-) へ印加 した時のしきい電圧
従来例	ポリアミド: アミ ノシラン	1.8 V	3.4 V
実施例	ポリイミド: アク リル	0 V	0.8 V

はON時の値、●-●はOFF 時の値である。また、 別定条件は、1/4 Bias 1/20 Duty 40 ℃ 200Hzで ある.

「発明の効果」

以上説明したように、本発明によれば、一方の 基板に特定方向に配向されたポリイミドの配向膜 を設け、他方の基板に配向性を有しないアクリル 樹脂の樹脂被膜を設けたので、従来に比べより一 層低い電圧で駆動することが可能となり、 かつ、 より高い周波数で駆動が可能となり、動作性を良 好にすることができた。

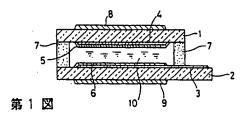
4. 図面の簡単な説明

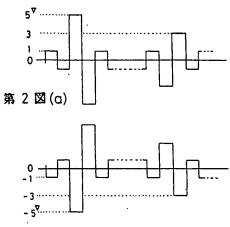
第1 図は本発明の実施例による液晶素子の断面 図、第2図は液晶楽子のパルス駆動波形の一例を 示すパルス波形図、第3図は従来の確晶素子によ る駅助特性図、第4図、第5図は本発明の実施例 による液晶素子の影動特性図である。

図中、1、2は蓝板、3、4は透明電板、5、 8 は配向膜、7 は接着削、8 、9 は偏光板、10は 液晶である。

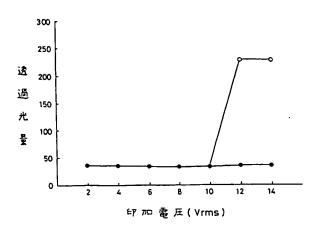
さらに、第2図に示した波形をフレーム周波数 100 Hzにて印加して駆動試験を行なった。第2 図 (a) はON時の波形、第2 図(b) はOFF 時の波形で ある。そして、印加電圧と透過光量との関係を測 定した結果、上下基板の配向膜の組合せがポリイ ミド:アミノシランの場合は第3 図に示す結果と なり、ポリイミド: アクリルの場合は第4 図に示 す結果となった。なお、第3 図において、〇~〇 はON時の値、◆-●はOFF 時の値である。また、 躬(図において、ローロはON時の値、■-■は OFF 時の値である。脚定条件は、いずれも1/4 Bias 1/20 Duty 35 ℃ 100Hzである。このよう に、木発明であるポリイミド: アクリルの組合せ の方がより低い動作電圧で駆動することができ

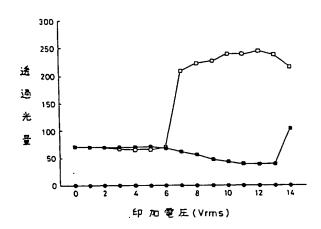
また、フレーム周波数を200 Hzにした場合、従 来のポリイミド:アミノシラン配向膜の組合せで は40℃以下では動作しなかったが、本発明のポリ イミド:アクリルの組合せでは第5 図に示す動作 特性が得られた。なお、第5 図において、〇-〇





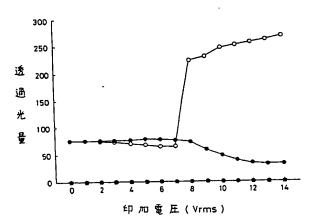
第2図(b)





第 3 図

第4図



第5図